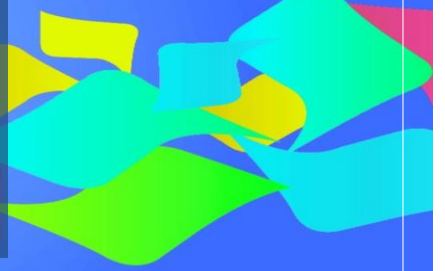


テーマ:

# シリコンフォトニクス ・異種材料集積技術



日時：2025年10月22日(水) 13:00 ~ 18:00

会場：NTT 厚木研究開発センタ 講堂

主催：一般財団法人光産業技術振興協会 フォトニックデバイス・応用技術研究会

協力：株式会社オプトロニクス社、株式会社イーエクス プレス

## 講演プログラム

(講演順、講演題名は変更される場合があります)

13:00 ~ 13:05

事務連絡・幹事挨拶

13:05 ~ 13:55

### 光電融合に向けたメンブレンInP系光デバイス

NTT株式会社 先端集積デバイス研究所 主任研究員

藤井 拓郎

13:55 ~ 14:05

休憩

14:05 ~ 14:55

### InP/Si異種材料集積技術を用いた波長可変レーザ

技術研究組合光電子融合基盤技術研究所

平谷 拓生

14:55 ~ 15:05

休憩

15:05 ~ 15:55

### シリコンマイクロリング変調器を用いた 多波長コヒーレント送信器

東京大学 大学院工学系研究科 電気系工学専攻 教授

種村 拓夫

16:00 ~ 18:00

ポスターセッション・名刺交換会(懇親会(無料)を同時開催します)

研究会担当幹事：

産業技術総合研究所 岡野 誠  
NTT先端集積デバイス研究所 開 達郎

### 【第3回研究会への特別聴講のご案内】

#### ○参加費（研究会非会員1人あたり、消費税込）

- ・一般：18,000 円
- ・会員/幹事と同じ企業の紹介者：8,000円（貴社所属の会員/幹事有無はお問い合わせ下さい）
- ・大学関係者、学生：1,500円

#### ○特別聴講のお申し込み方法

下記URLまたは右記QRコードの申込フォームよりお申込みください。

<https://forms.office.com/r/waMyfApgMy>

特別聴講  
申込フォーム



### 【研究会入会のご案内】

#### ○年会費：36,000 円（年度途中入会割引あり。お問い合わせ下さい。）

- ・本年度残り全ての定例研究会及びワークショップにご参加いただけます。
- ・会員限定サービスとしてリモート聴講もご利用いただけます。

#### ○新規入会のお申し込み方法

下記URLまたは右記QRコードの申込フォームよりお申込みください。

<https://forms.office.com/r/6fCNB6yXzv>

入会申込フォーム



### 【会場アクセス】

NTT 厚木研究開発センタ

〒243-0198 神奈川県厚木市森の里若宮3-1

小田急電鉄 愛甲石田駅北口からバスで約20分、本厚木駅東口からバスで約25分

<https://www.rd.ntt/organization/access/atsugi.html>

### 【問い合わせ先】

一般財団法人光産業技術振興協会

フォトニックデバイス・応用技術研究会 事務局（担当：耕田）

TEL:03-5225-6431 FAX:03-5225-6435

E-mail：pdevice@oitda.or.jp

研究会ホームページ：

<https://www.oitda.or.jp/study/pd/>

研究会ホームページ



oitda フォトニックデバイス 